

Фототехническая пленка Agfa Alliance HNS, HNM

Наименование товара	Страна производства
Фототехническая пленка Agfa Alliance HNS, HNM	Бельгия (AGFA)



Предназначена для использования в аппаратах с красным лазерным источником засветки широкого диапазона: от 630 до 670 нм.

HNS Пленка для экспонирования гелий-неоновым лазером и красным лазерным диодом (630-670 нм), с толщиной подложки 100 мкм

HNM Пленка для экспонирования гелий-неоновым лазером и красным лазерным диодом (630-670 нм), с толщиной подложки 100 мкм, имеет матовый слой

С этим товаром покупают:

[Agfa Developer concentrate G101c - концентрат проявителя](#) / [Agfa Fixer concentrate G333c - концентрат фиксажа](#) / [Agfa G 4500 Cleaner - раствор для очистки емкостей проявляющей секции фотонаборных автоматов](#) / [Density Toner - средство для увеличения оптической плотности](#) / [K1000 очиститель-антистатик](#) / [Antistatic Spray - спрей для устранения статического заряда](#) / [Film Cleaner - очиститель пленок](#) / [Карандаши для ретуши фотопленок](#)